

PENGARUH WAKTU PENCELUPAN PROSES *ELECTROLESS PLATING* TERHADAP PEMBENTUKAN LAPISAN TEMBAGA ANTIBAKTERI

Yudha Pratesa¹, Luthfi Noviardi², Muhammad Fadlilah², Adimas Habib Iqbal², dan Vika Rizkia³

¹) Research Center of Biomedical Engineering, Fakultas Teknik, Universitas Indonesia, Kampus Baru UI, Depok, 16424, Indonesia

²) Departemen Teknik Metalurgi dan Material, Universitas Indonesia, Kampus Baru UI, Depok, 16424, Indonesia

³) Jurusan Teknik Mesin, Politeknik Negeri Jakarta, Depok, 16424, Indonesia

E-mail: yudha@metal.ui.ac.id

Received: 16 Januari 2018; *revised:* 26 Januari 2018; *accepted:* 2 April 2018

ABSTRAK

PENGARUH WAKTU PENCELUPAN PROSES *ELECTROLESS PLATING* TERHADAP PEMBENTUKAN LAPISAN TEMBAGA ANTIBAKTERI. Penyebaran penyakit oleh bakteri sangat rentan menjadi wabah di rumah sakit dan fasilitas umum melalui kontak secara langsung dan tidak langsung. Kontak secara tidak langsung terjadi melalui alat perantara seperti jarum suntik, pakaian hingga gagang pintu. Salah satu bagian yang paling sering disentuh orang adalah gagang pintu dan kusen. Saat ini, banyak kusen yang dibuat dari bahan dasar logam aluminium karena harga yang murah, tahan korosi dan ringan. Kusen aluminium umumnya diproses anodisasi untuk memberikan efek warna karena kesukarannya jika dicat secara langsung. Produk anodisasi umumnya berstruktur pori sehingga dapat menjadi tempat ideal tumbuh dan berkoloni bakteri dengan mudah. Pada penelitian dilakukan pembuatan lapisan tembaga yang menutup pori dan mampu memberikan efek racun pada bakteri *Escherichia Coli* penyebab berbagai macam penyakit. Hasil dari penelitian ini menunjukkan, waktu *electroless plating* optimal selama 26 menit yaitu ketebalan antara 8-24 μm . Tembaga berhasil melapisi permukaan material secara merata. Hasil pengujian antibakteri dengan *Kirby test* menunjukkan hasil plating memiliki kemampuan untuk mencegah pertumbuhan bakteri. Hasil uji ketahanan lapisan terhadap cuaca menggunakan *saltspray* menunjukkan pelapisan selama 26 menit memberikan efek yang terbaik.

Kata kunci : Antibakteri, *Electroless plating*, *Escherichia coli*

ABSTRACT

EFFECT OF IMMERSION TIME ON ANTIBACTERIAL COPPER LAYER FORMATION DURING *ELECTROLESS PLATING*. A disease caused by bacteria is vulnerable to become an outbreak at hospitals and public facilities through direct and indirect contact. Indirect contact usually occurs through an intermediate medium such as syringes, clothing, and doorknob in the hospital. Doorknob and sills are the places where every people will touch during visitation in the hospitals. Currently, sills are preferably chosen from aluminum because of its low price, corrosion resistant and lightweight properties. Aluminum sill is usually anodized by anodizing process to give its color as it is hard to be coated directly. However, anodizing products will form porous on the surface, and hence it will make an ideal place for bacteria to grow and colonize. In this research, copper sealing was made to close the pores and give a toxic environment for *Escherichia coli*. *Escherichia coli* was selected as the target because it can cause several diseases. The result showed that optimal *electroless plating* time is 26 minutes with coating thickness between 8-24 μm . Copper successfully sealed the surface pores evenly. *Kirby test* revealed antibiotic activity of copper layer in every variable of fabrication. Salt spray result also showed that 26 minutes *plating* time produced the best effect for long-term environmental resistance.

Keywords: Antibacterial, *Electroless plating*, *Escherichia coli*

PENDAHULUAN

Penyebaran penyakit oleh bakteri saat ini sangat rentan terjadi. Salah satu bakteri yang membawa penyakit adalah *Escherichia coli*. Penyebaran bakteri dapat terjadi secara

langsung dan tidak langsung. Penyebaran secara tidak langsung umumnya melalui suatu media. Ketika orang yang sakit menyentuh sebuah media, ada kemungkinan bakteri

tersebut ikut menempel bersama dengan cairan tubuh yang ada pada material tersebut. Penularan seperti ini banyak terjadi di fasilitas umum seperti rumah sakit, stasiun atau pusat perbelanjaan. Salah satu peralatan yang bisa menjadi media perpindahan bakteri adalah kusen, pajangan dan gagang pintu.

Saat ini logam aluminium banyak digunakan sebagai bahan untuk pengganti kayu pada aplikasi kusen di berbagai bangunan. Aluminium dipilih karena sifatnya yang ringan, murah dan tahan terhadap korosi.

Berbeda dengan kayu, aluminium sulit untuk langsung dicat sehingga harus dilakukan proses pewarnaan dengan anodisasi menggunakan larutan pewarna untuk mendapatkan warna yang diinginkan sekaligus ketahanan korosi yang baik. Contoh dari aplikasi ini adalah pembuatan gagang pintu. Namun, akibat dari proses anodisasi permukaan aluminium akan berpori dan permukaan yang berpori dapat menjadi kondisi yang ideal untuk bakteri tumbuh dan melekat.

Hasil pengamatan proses pembuatan makanan berbahan dasar ayam menunjukkan material baja tahan karat yang dilakukan proses rekayasa permukaan dengan poles listrik menghasilkan permukaan yang halus dan membuat jumlah bakteri yang tumbuh sedikit (Arnold dan Bailey 2000). Kondisi yang sama juga ditemukan dalam aplikasi kedokteran gigi yaitu semakin kasar permukaan implant penambal gigi akan semakin mudah proses adhesi bakteri di tempat tersebut (Aykent *et al.* 2010).

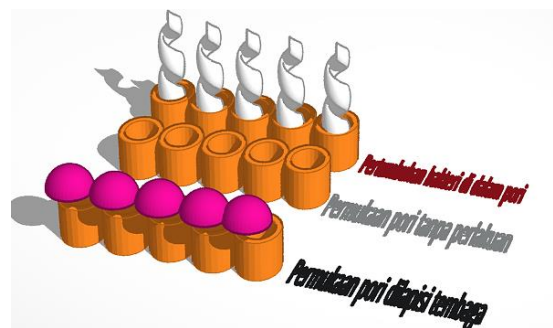
Hasil proses anodisasi yang dapat menghasilkan permukaan berpori dapat ditemukan pada berbagai penelitian. Pembentukan oksida logam di permukaan akan dilanjutkan dengan pembentukan pori dengan berbagai ukuran dan bentuk. Lapisan titanium oksida berpori dengan morfologi silindris dapat dibentuk dengan metode polarisasi dari material Ti-6Al-V (Karayan, Ferdian, dan Pratesa 2012). Hasil yang sama ditemukan pula pada material aluminium dengan pembentukan pori aluminium oksida di permukaan material (Rizkia *et al.* 2015). Selain itu, proses anodisasi ini lazim digunakan untuk memberikan efek warna pada material melalui proses *electroless plating* (Purnama dan Rizkia 2012).

Usaha untuk membuat material yang bersifat tahan bakteri telah dilakukan dengan masukan partikel perak atau titanium oksida ke dalam porositas (Danookdharree *et al.* 2015; Besinis *et al.* 2017). Penelitian rekayasa permukaan aluminium menggunakan perak yang diendapkan di permukaan menggunakan arus bolak balik (AC) menunjukkan kemampuan membunuh bakteri hingga *E.coli* hingga 95% (Chi *et al.* 2002). Namun, harga untuk pelapisan menggunakan perak akan mahal untuk aplikasi

besar seperti kusen aluminium maupun gagang pintu.

Penelitian ini mencoba menggunakan metode sederhana dan material tembaga sebagai bahan pengganti perak yang mahal. Penelitian ini menawarkan metode alternatif dalam perlindungan korosi, sekaligus perlindungan antibakteri yaitu menggunakan tembaga. Penambahan lapisan tembaga sebagai penutup pori tidak banyak dilakukan oleh penelitian lain dibidang anodisasi. Tembaga selain memberikan efek racun pada bakteri dan ketahanan korosi, akan memberikan efek warna kuning keemasan sehingga akan memberikan nilai estetika pada hasilnya.

Penelitian ini bertujuan untuk menciptakan lapisan tembaga yang masuk ke dalam pori dan mencegah pertumbuhan bakteri dalam pori seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Skema mekanisme antibakteri dari pelapisan tembaga pada material aluminium hasil anodisasi

BAHAN DAN METODE

Bahan

Aluminium 1xxx dengan diameter 3,5 cm dan tebal 0,5 cm yang telah dilakukan pengamplasan hingga grit 600, direndam ke dalam larutan HF 5% selama 3 menit sampai 5 menit. Kemudian dilakukan anodisasi dengan larutan asam fosfat (H_3PO_4) 5,19 M. Rangkaian sel elektrokimia tersusun dari kutub positif *rectifier* yang terhubung ke anoda (aluminium) dan kutub negatif *rectifier* yang terhubung ke katoda *stainless steel*.

Sampel di-anodisasi pada suhu 25 °C pada rapat arus 0,01 A/cm² selama 6 menit. Selanjutnya dilakukan pembersihan dengan merendam sampel ke dalam gelas akuades selama 8 menit sampai 10 menit. Kemudian dilakukan *pre-electroless coating* selama 20 menit pada suhu 65 °C dalam larutan N_2H_4 , NH_4OH dan $CuSO_4$ yang kemudian dilarutkan dalam air distilasi. Kemudian, dilakukan proses *electroless coating* dengan komposisi larutan yang sama dengan larutan pada *pre-electroless coating*, namun dilakukan pada suhu 83 °C

dengan variasi waktu 13 menit, 26 menit, dan 39 menit. Variasi waktu ini dipilih menyesuaikan dengan studi yang telah dilakukan terlebih dahulu oleh (Seita *et al.* 2004). Pada penelitian tersebut menunjukkan waktu perendaman terbaik untuk proses *electroless plating* adalah 13 menit (Seita *et al.* 2004). Variabel waktu yang dibahas pada penelitian ini dipilih karena ketahanan lapisan hasil *electroless plating* akan dipengaruhi oleh waktu dan lama pelapisan. Jika waktu pelapisan semakin lama, maka lapisan dapat menjadi merata, namun pada kondisi tertentu dapat lepas karena ketebalan yang terlampau besar akan memberikan tegangan tarik berlebih pada lapisan yang terbentuk.

Metode

Beberapa metode karakterisasi dilakukan untuk mengetahui sifat fisik, ketahanan korosi dan efek antibakteri pada bakteri *E.coli*. Uji metalografi dilakukan menggunakan mikroskop optik dengan perbesaran 200, 500, dan 1000 pada penampang melintang untuk pengukuran ketebalan lapisan.

Pengujian antibakteri dilakukan menggunakan metode *Kirby test* dalam media agar *Muller-Hinton A (MHA)* sebagai media perkembangbiakan bakteri *Eschericia coli*. Kemudian, cawan petri berisi media yang ditumbuhi bakteri tersebut diinkubasi pada temperatur 37 °C selama 26 jam. Uji *Kirby* ini dilakukan dengan meletakkan sampel pada media agar yang telah ditumbuhi bakteri dan dilihat hasilnya setelah 26 jam. Hasil proses *Kirby test* ini dilihat dibawah mikroskop dan dihitung area bersih bakteri yang terbentuk.

Uji ketahanan korosi oleh lingkungan udara diwakili oleh uji sembur garam berdasarkan ASTM B117. Sampel-sampel diletakan di wadah sampel sembur garam untuk membentuk kemiringan sampel 45° sampai 60°. Sampel dimasukan pada wadah sembur garam lalu larutan NaCl 5% yang terdapat pada wadah diubah menjadi kabut (*fog*) dengan tekanan 1 atm. Pengujian ini berdurasi selama 72 jam dan setelah selesai diamati dibawah mikroskop secara makro.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mikrostruktur

Pengujian mikroskop optik didapatkan dari mikrostruktur penampang melintang aluminium 1xxx setelah dilakukan proses *electroless coating*. Gambar 2 menunjukkan morfologi lapisan tembaga hasil proses pelapisan.

Hasil pengamatan mikrostruktur Gambar 2a pengamatan morfologi lapisan tembaga dengan waktu *electroless plating* 13 menit, terlihat pada permukaan aluminium dan belum terbentuk lapisan tembaga. Hal itu

dapat dikarenakan waktu *electroless plating* belum mencukupi untuk membentuk suatu lapisan.

Pada Gambar 2b didapat morfologi lapisan tembaga dengan waktu *electroless plating* 26 menit, terlihat deposit tembaga yang lebih banyak pada permukaannya dan sudah membentuk lapisan yang cukup merata. Pada Gambar 2c didapat morfologi lapisan tembaga dengan waktu *electroless plating* 39 menit, terlihat terjadi pengurangan deposit tembaga pada permukaan aluminium.

Lapisan tembaga yang terbentuk terlihat memiliki celah diantara aluminium dengan lapisan tembaga. Celah yang terbentuk menandakan lapisan hasil *electroless plating* telah berikatan secara fisik dengan substrat logam. dengan demikian, kekasaran permukaan sangat berperan dalam kekuatan ikatan hasil pelapisan tersebut. Hal ini menjadi kekurangan yang umum pada lapisan hasil *electroless plating*. Umumnya celah yang terbentuk akan semakin besar pada hasil lapisan yang tebal, disebabkan karena semakin tebal lapisan yang terbentuk akan membuat lapisan terbentuk memiliki tegangan tarik sisa yang besar (Voorwald *et al.* 2007).

Jika melihat lebih jauh dari hasil pengamatan mikrostruktur terlihat bahwa lapisan tembaga lebih mudah terbentuk pada permukaan yang berbentuk celah. Kondisi ini telah dijelaskan oleh (Fromson 1977) yang mengemukakan bahwa pada permukaan yang berbentuk celah seperti hasil proses anodisasi, maka pada celah tersebut akan memiliki lapisan oksida aluminium (Al_2O_3) yang lebih tipis, sehingga akan membuat logam lebih mudah untuk mengendap dan tumbuh dibagian tersebut (Fromson 1977).

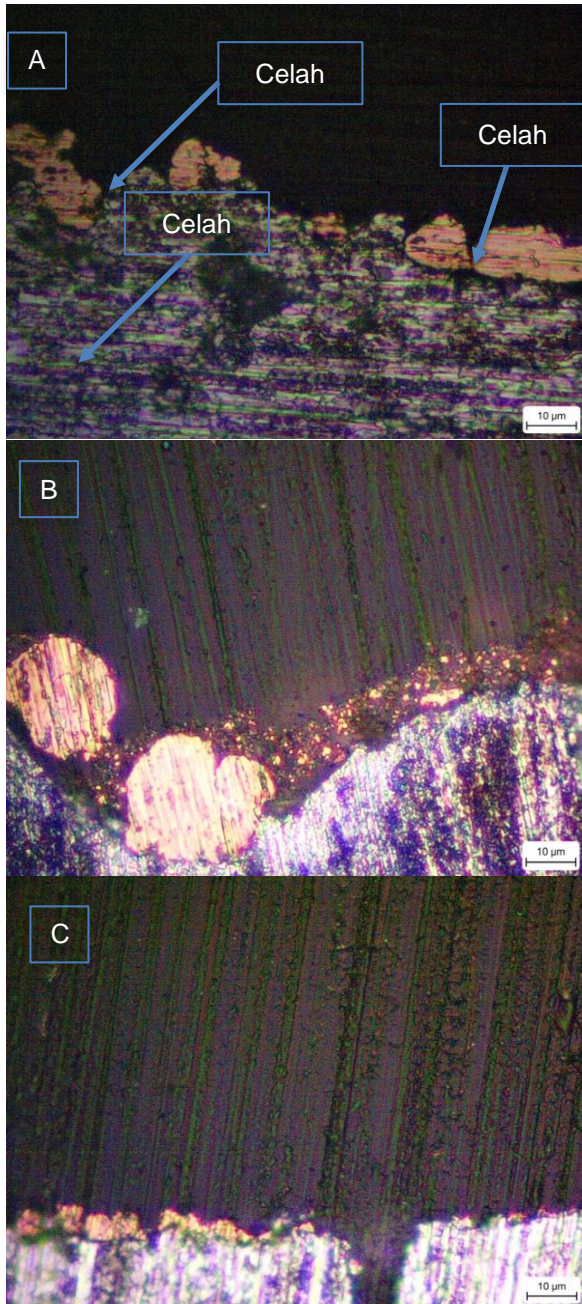
Lapisan anodisasi berupa oksida aluminium merupakan insulator listrik yang buruk. Dalam hal ini, akan sulit bagi ion tembaga untuk menempel dan mengendap pada bagian oksida aluminium tersebut. Perbedaan ini membuat lapisan tembaga yang terbentuk tidak merata. Mekanisme ini diilustrasikan pada Gambar 3.

Gambar 4 menunjukkan pengurangan deposit tembaga seiring dengan penambahan waktu anodisasi. Kondisi tersebut disebabkan oleh ketebalan yang tinggi sehingga membuat lapisan tersebut terlepas kembali. Semakin tinggi ketebalan lapisan akan membuat perubahan beban tarik di lapisan yang terbentuk dan membuat menjadi rawan untuk terlepas (Nobari, Behboudnia, dan Maleki 2016).

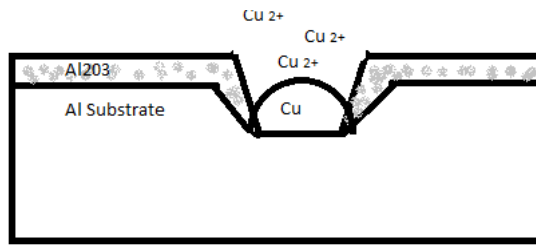
Ketebalan lapisan berhubungan dengan ketahanan bakteri. Semakin tebal lapisan tembaga yang terbentuk maka air yang berasal dari uap air maupun cairan manusia yang menempel akan semakin sulit untuk

berpenetrasi kepermukaan baja, hal ini membuat pertumbuhan bakteri akan semakin sulit.

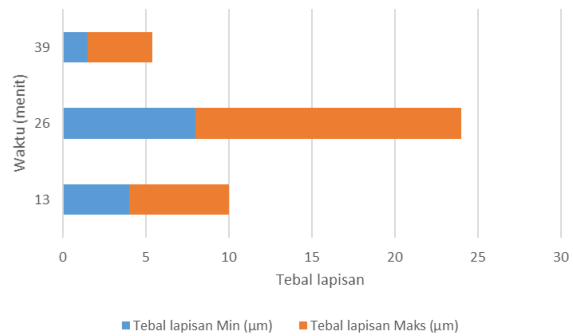
Proses penempelan lapisan tembaga di permukaan material tidak melibatkan proses listrik seperti halnya proses elektrolisa. Namun pada metode ini, reaksi penempelan disebabkan adanya pertukaran elektron antara ion tembaga yang tereduksi dengan aluminium yang teroksidasi dengan reaksi reduksi dan oksidasi, seperti diperlihatkan oleh reaksi 1 dan 2.



Gambar 2. Hasil *electroless plating* tembaga pada material aluminium hasil anodisasi selama (A) 13 (B) 26 dan (C) 39 menit terlihat ada celah yang masih terbentuk



Gambar 3. Mekanisme pembentukan lapisan di celah



Gambar 4. Ketebalan hasil proses *electroplating*

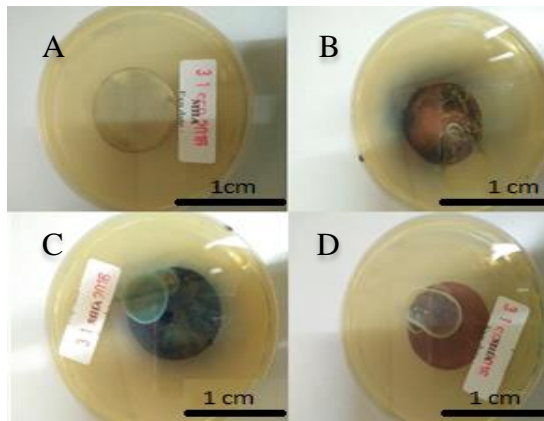
Hasil pengujian mikrostruktur menunjukkan bahwa dengan semakin rapat dan tebalnya lapisan tembaga yang terbentuk membuat bakteri akan semakin sulit menempel pada aluminium. Hal ini disebabkan ketika bakteri mencoba untuk menempel pada aluminium, bakteri harus melakukan kontak dengan tembaga dan tembaga akan terabsorpsi ke dalam membran bakteri dan membunuh bakteri tersebut.

Antibakteri

Pengujian antimikroba pada penelitian ini menggunakan metode Kirby-Bauer. Dari hasil pengujian tersebut terlihat bahwa lapisan tembaga pada aluminium dapat membuat logam tahan terhadap bakteri atau dengan kata lain bakteri tidak dapat tumbuh pada logam tersebut. Bukti dari hasil ini terlihat dari daerah berwarna kehitaman (daerah bersih) yang ada disekitar logam seperti terlihat pada Gambar 5.

Kondisi tersebut dapat terjadi karena ion Cu^{2+} pada lapisan tembaga menyerang lapisan sel luar dari bakteri dengan cara berikatan dengan gugus *carbonyl* dan kemudian dapat menghancurkan sel bakteri sehingga bakteri tidak dapat tumbuh disekitar lapisan tembaga tersebut (Pandiyarajan *et al.* 2013).

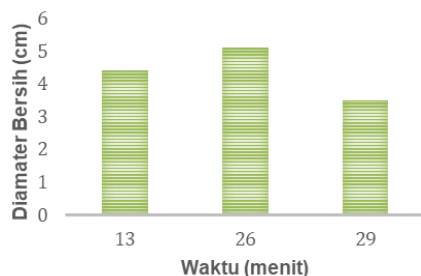
Gambar 5 merupakan logam pada agar-agar Muller-Hinton A yang telah diberi bakteri *Escherichia coli* secara merata di dalam cawan petri tertutup. Gambar 5 menunjukkan adanya diameter yang bersih dari bakteri. Diameter yang bersih dari bakteri tersebut disebabkan oleh sifat antibakteri dari lapisan tembaga pada permukaan aluminium.



Gambar 5. Penampakan visual hasil Kirby Test dari sampel A) tanpa tembaga B) 13 menit C) 26 menit dan D) 39 menit

Diameter bersih yang lebih besar menunjukkan resistansi logam terhadap bakteri yang diujikan semakin besar. Besar diameter hasil penelitian ini ditunjukkan pada Gambar 6.

Pada Gambar 6, terlihat bahwa lapisan hasil *electroless plating* selama 26 menit dapat menghasilkan diameter paling besar. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketebalan dan kerataan hasil proses *electroless plating* berpengaruh terhadap sifat racun bakteri. Pada daerah yang tidak tertutup oleh lapisan tembaga akan ditembus oleh bakteri sehingga ketebalan daerah bersihnya lebih tipis.



Gambar 6. Ukuran area bersih hasil Kirby test

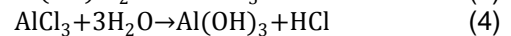
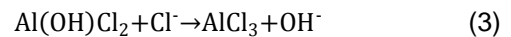
Ketahanan Korosi Atmosferik

Uji sembur garam (*salt spray test*) merupakan metode pengujian untuk mengetahui ketahanan suatu lapisan protektif terhadap lingkungan atau korosi. Jika ketebalan lapisan pada material merata maka lapisan tersebut akan baik dalam memberikan perlindungan terhadap lingkungan atau korosi. Sementara jika ketebalan lapisan tidak merata atau terdapat lapisan yang tipis dibandingkan yang lain, lapisan yang tipis tersebut akan lebih mudah untuk terkorosi dibandingkan dengan lapisan yang tebal. Ciri khas dari rusaknya lapisan tembaga adalah perubahan warna tembaga menjadi warna hitam yang merupakan ciri khas

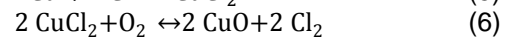
dari tembaga oksida (CuO) yang merupakan hasil proses oksidasi tembaga oleh oksigen melalui reaksi pada Persamaan (3) sampai dengan Persamaan (6).

Tembaga seharusnya logam yang lebih katodik dibandingkan dengan aluminium, sehingga jika tembaga berdekatan dengan aluminium, reaksi galvanis akan terjadi antara keduanya, dimana aluminium akan terkorosi (Charles Forman dan Verchot 1967). Namun pada kasus ini terlihat bahwa tembaga mengalami hal yang sama.

Kerusakan lapisan tembaga tersebut dapat dijelaskan dimulai dengan reaksi antara aluminium dan asam klorida. Aluminium yang tidak tertutup oleh tembaga akan bereaksi dengan uap garam membentuk Aluminium hidroksida klorida dan kemudian berubah menjadi aluminium klorida (AlCl₃). Asam klorida terbentuk akibat reaksi antara aluminium klorida (AlCl₃) dengan air seperti ditunjukkan pada reaksi 3 dan 4.

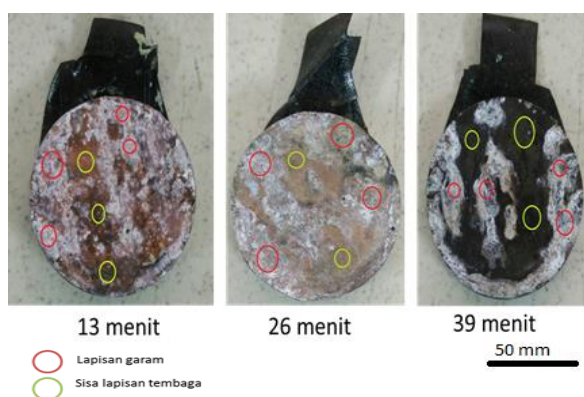


yang terbentuk kemudian menyerang tembaga merubahnya menjadi CuCl₂ yang kemudian bereaksi dengan oksida membentuk O₂ seperti diperlihatkan pada reaksi 5 dan 6



Hasil uji sembur garam menunjukkan bahwa kerusakan yang paling parah adalah pada sampel anodisasi dengan lama proses *electroless plating* selama 39 menit seperti diperlihatkan pada Gambar 7. Kondisi tersebut ditandai dengan perubahan warna tembaga menjadi warna hitam sebagai ciri khas dari oksida tembaga (CuO). Kondisi ini terjadi karena lapisan tembaga pada proses pelapisan selama 39 menit lebih tipis dibandingkan hasil variable waktu pelapisan lainnya. Sedangkan pada hasil pelapisan selama 26 menit, warna lapisan tembaga tidak berubah.

Lapisan putih yang terlihat setelah proses uji *salt spray* merupakan karat dari aluminium. Aluminium yang teroksidasi oleh air garam akan membuat lapisan putih oksida aluminium yang terdiri atas Al₂O₃. Oksida aluminium ini terbentuk dari reaksi oksidasi bertahap. Tahap pertama adalah pembentukan aluminium klorida (AlCl₃). AlCl₃ lebih jauh akan bereaksi kembali dengan uap air (H₂O) dan menghasilkan asam klorida yang agresif menyerang lapisan pasif aluminium oksida (Al₂O₃) dan tembaga (Cu).



Gambar 7. Penampakan visual hasil uji sembur garam

KESIMPULAN

Lapisan tembaga hasil proses *electroless plating* bekerja dengan baik mencegah pertumbuhan bakteri di permukaan aluminium hasil anodisasi. Lapisan paling optimal terbentuk setelah proses *electroless plating* selama 26 Menit. Hasil pengujian metalografi menunjukkan ketebalan lapisan yang dihasilkan maksimal sebesar 24 μm . Meskipun demikian, kemampuan antibakteri yang diberikan pelapisan tembaga tetap terjadi di berbagai variasi waktu *electroless plating*.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya atas dana kegiatan Penelitian Kreativitas Mahasiswa (PKM) 2015 dari Tanoto Foundation.

DAFTAR PUSTAKA

Arnold, J.W., dan G.W. Bailey. 2000. "Surface finishes on stainless steel reduce bacterial attachment and early biofilm formation: scanning electron and atomic force microscopy study." *Poultry Science* 79 (12): 1839–45. doi:10.1093/ps/79.12.1839.

Aykent, F., I. Yondem, A.G. Ozyesil, S.K. Gunal, M.C. Avunduk, dan S. Ozkan. 2010. "Effect of different finishing techniques for restorative materials on surface roughness and bacterial adhesion." *The Journal of Prosthetic Dentistry* 103 (4): 221–27. doi:https://doi.org/10.1016/S0022-3913(10)60034-0.

Besinis, A., S.D. Hadi, H.R. Le, C. Tredwin, dan R.D. Handy. 2017. "Antibacterial activity and biofilm inhibition by surface modified titanium alloy medical implants following application of silver, titanium dioxide and hydroxyapatite nanocoatings." *Nanotoxicology* 11 (3). Taylor & Francis: 327–38.

doi:10.1080/17435390.2017.1299890.

Charles Forman, M., dan A.E. Verchot. 1967. "Practical galvanic series." Alabama.

Chi, G.J., S.W. Yao, J. Fan, W.G. Zhang, dan H.Z. Wang. 2002. "Antibacterial activity of anodized aluminum with deposited silver." *Surface and Coatings Technology* 157 (2): 162–65. doi:https://doi.org/10.1016/S0257-8972(02)00150-0.

Danookdharree, U., H. Le, R. Handy, dan C. Tredwin. 2015. "Antibacterial coating made of strongly adhered nanosilver to titania nanotubes for dental implants." In *Proceedings of the British Society for Oral and Dental Research (BSODR) Annual Meeting*.

Fromson, H.A. 1977. *Process of Making Electroplated Anodized Aluminum articles and Electroless Plating*. 4,021,592, issued 1977.

Karayan, A.I., D. Ferdian, dan Y. Pratesa. 2012. "Synthesis of TiO₂ nanotube on Ti-10Ta-10Nb thin film by anodization." *International Journal of Technology* 3 (2): 140–44.

Nobari, N., M. Behboudnia, dan R. Maleki. 2016. "Palladium-free electroless deposition of pure copper film on glass substrate using hydrazine as reducing agent." *Applied Surface Science* 385: 9–17. doi:https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2016.05.033.

Pandiyarajan, T., R. Udayabhaskar, S. Vignesh, R.A. James, dan B. Karthikeyan. 2013. "Synthesis and concentration dependent antibacterial activities of CuO nanoflakes." *Materials Science and Engineering: C* 33 (4): 2020–24. doi:https://doi.org/10.1016/j.msec.2013.01.021.

Purnama, D., dan V. Rizkia. 2012. "Pelapisan aluminium dengan proses anodisasi multiwarna untuk aplikasi" 11 (3).

Rizkia, V., B. Munir, J.W. Soedarsono, dan B. Suharno. 2015. "Corrosion resistance enhancement of an anodic layer on an aluminum matrix composite by cerium sealing." *International Journal of Technology* 7: 1191–97.

Seita, M., H. Tsuchida, M. Imanari, Y. Sugita, A. Egli, dan W. Brasch. 2004. *Formaldehyde-free electroless copper plating process and solution for use in the process*. US 20040253450A1, issued 2004.

Voorwald, H.J.C., R.Q. Padilha, L.W. Pigatin, M.O.H. Cioffi, dan M.P. Silva. 2007. "Influence of electroless nickel interlayer thickness on fatigue strength of chromium-plated AISI 4340 steel." *ESIS -ECF 15 Sweden*, 895–704.